## 180967

งานวิจัยนี้ศึกษาการพื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟที่ใช้ในกระบวนการดูดซับคลอไรด์ออกจาก เฮกเซนซึ่งเป็นตัวทำละลายกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก การ พื้นฟูสภาพทำโดยการให้สัมผัสกับอากาศ หรือแก๊สไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอัตราการไหล เท่ากับ 3000 มิลลิลิตรต่อนาที และอุณหภูมิในช่วง 300-600 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ภาวะ ที่เหมาะสมในการพื้นฟูสภาพคือ การให้สัมผัสกับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เวลา 3 ชั่วโมง การพื้นฟูสภาพโดยการให้ความร้อนในภาวะที่มีแต่ไนโตรเจนไม่สามารถกำจัดโมเลกุลของ ตัวถูกดูดซับให้ออกจากโมเลกุลาร์ซีฟได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการพื้นฟูสภาพ โมเลกุลาร์ซีฟโดยการล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนการเผาพบว่าการล้างด้วย สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนที่เกาะติดอยู่ในโมเลกุลาร์ซีฟที่ ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา ทำให้การเผาใหม้เกิดได้ง่ายขึ้น ภายหลังการพื้นฟูสภาพโมเล กุลาร์ซีฟลามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการดูดซับได้ถึง 3 ครั้ง

The spent molecular sieve from the chloride adsorption unit of polymer production plant was regenerated with hot air and hot  $N_2$  at a flow rate of 3000 ml min<sup>-1</sup> for both gases. Regeneration temperatures were kept constant at 300, 400, 500 and 600 °C for 3 hours. The experimental results illustrated that the best regeneration was performed at 400 °C, chloride would be totally removed in 3 hours and we also found that the spent molecular sieve could not be successfully regenerated at high temperature because its molecular structure was deformed. The pretreatment of spent molecular sieve with sodium hydroxide and pure water prior to calcination could prevent this and the results indicated that the molecular sieve after the regeneration with sodium hydroxide pretreatment had similar characteristics to those thermal regeneration. After regeneration, the molecular sieve was used to adsorb chloride in spent hexane and we found that it can be reused for at least 3 cycles.